科学研究費補助金研究成果報告書

平成 23 年 6 月 20 日現在

機関番号:13301 研究種目:基盤研究			
研究期間:2008~201	0		
研究課題名(和文)	極微量フリーラジカル検出のためのマイクロ ESR センサ		
研究課題名(英文)	Free Radical sensor based on electron spin resonance measurement probed with micro-inductor		
研究代表者			
北川 草天(KIIAGAWA AKIU) 金沢大学・雷子情報学系・准教授			
研究者番号:10214	785		

研究成果の概要(和文):電子スピン共鳴法による測定システムを半導体のチップ上に集積化し、 マイクロリットルの極微少な溶液や固体中のフリーラジカルを検出することに成功した。従来、 電子スピン共鳴装置は、空洞共振器などの大がかりな装置を用いて行われることが普通であっ たが、半導体チップ上に形成されたマイクロインダクターを励起および検出用プローブとして 用いた。この方法により、フリーラジカル計測をを医療、健康、化学、食品などの広い分野に 応用することが可能となった。

研究成果の概要 (英文): The detection of very small amount of radicals is demonstrated. The proposed method is based on the ESR spectroscopy and the high-frequency impedance measurement. The measurement was performed to sweep the frequency in the ultra-high frequency band. The ESR spectra of di(phenyl)-(2,4,6-trinitrophenyl)iminoazanium (DPPH) dropped on the micro-inductor which is fabricated with CMOS 350nm technology are observed at room temperature. The volume of the DPPH ethanol solution was only 1ul and the number of the spin on the micro-inductor was estimated at about 10^{14} spin.

交付決定額

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2008 年度	1, 700, 000	510,000	2, 210, 000
2009 年度	1, 400, 000	420,000	1, 820, 000
2010 年度	600,000	180,000	780,000
年度			
年度			
総計	3, 700, 000	1, 110, 000	4, 810, 000

研究分野:ナノ・マイクロ計測工学

科研費の分科・細目:ナノ・マイクロ科学・マイクロ・ナノデバイス

キーワード:先端機能デバイス、マイクロ・ナノデバイス、電子デバイス・機器、バイオ関連 機器

1. 研究開始当初の背景

活性酸素などのフリーラジカル(以下、ラ ジカルと呼ぶ)を定量的に測定するセンサが 実現されれば、薬剤の生体への影響解析、健 康の診断、化学物質の分析、環境・食品汚染 物質の分析、マイクロリアクタにおける化学 反応の追跡、薄膜、コーティングの品質およ び劣化特性評価などの産業分野および日常 生活での幅広い応用が期待できる。ラジカル を電子技術により検出する唯一の方法とし て、電子スピン共鳴(ESR: Electron Spin Resonance)測定法が知られている。電子ス ピン共鳴測定法とは、電子固有のスピン磁気 モーメントと高周波磁場が示す共鳴現象に よって、不対電子を持つ原子あるいは分子で あるラジカルを検出する方法である。しかし、 この現象を観測するためには、極超短波帯~ ミリ波帯の電磁波と正確な直流磁場を同時 に物質に与える必要があり、従来は、高精度 で大がかりな研究用の測定装置が必要であ った。

2. 研究の目的

電子スピン共鳴測定装置を小型化し、ラジ カルを検出するセンサが実現できれば、極微 量物質内の化学種の同定と濃度の計測を同 時にチップ上で行うことが可能である。この ため、電子スピン共鳴測定の原理に立ち返り、 電子スピン共鳴測定システムを半導体チッ プの上に集積化し、電池で動作する小型のラ ジカルセンサを実現することが本研究の最 終目標である。このため、チップ上に集積化 したマイクロインダクターをプローブとし て使用し、極微量物質への高周波の印加と電 子スピン共鳴信号の検出を行い、微量なラジ カルを検出することに挑戦する。

3. 研究の方法

図1に提案する測定系の模式図を示す。半 導体のチップ上に形成されたマイクロイン ダクタに高周波電流を流し、高周波磁界を発 生させる。直流の磁束を、チップと垂直に印 加することにより、特定の高周波磁界の周波 数に対して電子スピン共鳴を引き起こす。マ イクロインダクタの上に置かれた微量物質 の複素透磁率が電子スピン共鳴現象により 変化するならば、マイクロインダクタの複素 インピーダンスの変化が発生し、この変化を 電子スピン共鳴信号として、測定回路により 検出することが可能である。高周波電流によ り発生する高周波磁界のベクトルは、スパイ ラル型のマイクロインダクタのコイル面と 垂直な成分と平行な成分の2つの成分を持つ。 コイル面と平行な高周波磁場成分によって 強い電子スピン共鳴現象が引き起こされる ことが理論的に示されている。従って、マイ クロインダクタの配線の近傍のみで電子ス ピン共鳴が観測されると考えられる。電子ス ピン共鳴が強く発生する配線からの距離は、 配線に流れる高周波電流の強さに依存して いる。



図1 ラジカルセンサの構成

ラジカルのような常磁性物質の比透磁率 μ(ω)は、式(1)のように周波数の関数として表 すことができる。

$\mu(\omega) = \mu_r(\omega) - f\mu_t(\omega) \tag{1}$

ここで、jは虚数単位を表し、µr とµiは、そ れぞれ、比透磁率の実数部と虚数部を表す。 マイクロインダクタの複素インピーダンス Z(m)は、近傍にある物質の比透磁率の影響を 受けているため、式(2)のように表すことがで きる。

$\mathbf{Z}(\boldsymbol{\omega}) = \mathbf{R}_{0} + \boldsymbol{\omega}\{\mathbf{1} + \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\mu}(\boldsymbol{\omega})\}\mathbf{L}_{0}$ (2)

ここで、*Ro* と *Lo*は、それぞれ、測定対象と なる物質がラジカルを含まない場合の、マイ クロインダクタの抵抗とインダクタンスを 表す。αは、ラジカルを含む物質がマイクロ インダクタに与える影響の強さを示してい る。具体的には、ラジカルを含む物質の空間 的充填率(または測定物質の量)を表してい る。式(1)と(2)から電子スピン共鳴の影響を受 けたマイクロインダクタの複素インピーダ ンスを表す式(3)を導くことができる。

$Z(\omega) = (R_0 + \omega \alpha \mu_t L_0) + f \omega (L_0 + \alpha \mu_r L_0)$

(3)

$\stackrel{\text{\tiny def}}{=} (R_0 + R_{BSR}) + j\omega(L_0 + L_{BSR})$

ここで、*Resr* と *Lesr*は、電子スピン共鳴に よって引き起こされる抵抗の変化分とイン ダクタンスの変化分を表している。高周波で の複素インピーダンスは、マイクロインダク タのSパラメータを測定することにより得ら れる。Sパラメータは、ネットワークアナラ イザを用いて容易に測定が可能である。Sパ ラメータから複素インピーダンス Ζ(ω)を算 出するために、式(4)を使用した。

$$Z(\omega) = Z_0 \frac{1 + S_{11} - \frac{S_{12}S_{21}}{1 + S_{22}}}{1 - S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}}{1 + S_{22}}}$$
(4)

ここで、Z₀は、Sパラメータの測定装置の入 出力ポートとマイクロインダクタを接続す る接続ケーブルの特性インピーダンスを表 している。通常の測定系では、特性インピー ダンスは、500hmに設定される。 以上の方法により、電子スピン共鳴信号の チップ上での観測を試みた。

4. 研究成果

電子スピン共鳴信号を検出するために、 350nm CMOS テクノロジ(標準的な半導体 加工技術)を用いて、図2に示すような2ポ ート構成のマイクロインダクタを製作した。 配線には、アルミニウムを使用し、シリコン 窒化物の薄膜により保護されている。Ro と Loの測定値は、それぞれ、100MHzの周波 数に於いて、16.20hm と 15.8nH であっ た。このマイクロインダクタは、UHF (極超 短波)帯よりも高い周波数に自己共振周波数 を持つように設計されている。自己共振周波 数では、マイクロインダクタ自体が共振特性 を持つため、電子スピン共鳴現象との分離が 困難になる。このため、設計されたマイクロ インダクタを用いて、UHF 帯全域で電子ス ピン共鳴信号を捉えることが可能である。 UHF 帯では、水分子による電磁波の吸収が 少ないため、生体中のラジカルを検出する場 合に有利な周波数帯域である。



図 2 マイクロインダクタの顕微鏡写真。 ループ回数は 6、配線の幅と間隔は、それ ぞれ、10um と 1um である。内径は、240um とした

電子スピン共鳴信号を確認するために、安 定なラジカルである、di(phenyl)-(2,4,6trinitrophenyl) iminoazanium (DPPH)を 使用した。DPPH を 0.1mg/l のエタノール に溶かし、2ul をマイクロインダクタの上 に滴下し、室温で十分にエタノールを揮発 させてから測定した。測定結果の例を図 3 に示す。RESR と LESR は、式(3)と(4)から 計算した。マイクロインダクタ全面に滴下 された DPPH のスピン数は、約 10¹⁴個と 見積もられる。直流磁束が、4.2mTのとき 電子スピン共鳴信号の中心周波数は、 117.6638MHz であった。ここから見積も られるg値(ゼーマン分離に関わる物質定 数)は、2.0016 である。この値は、従来法 により求められているg=2.0023よりも小 さい値である。これは、直流磁場の測定精 度が2桁しかないことによる誤差であると 考えられるため、今後、より、指標物質を マーカに用いた精密な実験を実施する必要 がある。

以上の電子スピン共鳴信号の検出実験の 結果に基づき、半導体チップ上にマイクロ インダクタとアナログ信号処理回路を集積 化したラジカルセンサの試作を行った。使用した製造技術は、CMOS 65nm テクノロ



図3 実測された DPPH の Resr と Lesr のスペクトラム

ジ(当時最先端の半導体加工技術)である (図 4)。4.2mmx2.1mm のシリコンチップ 上に、図5のような(1)時間領域位相比較 方式、(2) 乗算による位相比較方式、(3) 電 力損失検出方式の3種類の方式の電子スピ ン共鳴信号(インピーダンスの変化)検出 回路を搭載した。位相比較方式の回路(1)、 (2)については、各3種類の ESR 信号プロ ーブをチップ上で接続した。チップはオー プンキャビティ型のセラミックパッケージ (QFP 208pin)にマウントされており、外部 整合回路を通して、高周波信号を入出力す る。位相比較方式の回路は、電圧利得を持 たせていないため、微小な出力電圧をナノ ボルトメータに接続することにより ESR 信号が得られる。



4.2 mm

図4 試作したチップの顕微鏡写真

図 6 に図 5 を用いてラジカルの検出を行 うための評価回路の構成を示す。また、図 7 に電力損失検出方式の LNA の $|S_{21}|$ の周 波数特性を示す。使用したラジカルは、 8mg/10cc エタノール溶液 2ul であり、 2.4 \cdot 10¹⁵ spin のラジカル量に相当する。



図6 測定回路の構成

ただし、実際にインダクタンス上に塗布された量は、このラジカル量の1/40以下であると予想される。このサンプルを空気中で 十分に乾燥させた後に測定を行った。磁場 を印加しない場合と35mTの磁場を印加した場合の差分信号を求めた結果を図7に示 す。



図7 磁場印加時 S₂₁と磁場のない S₂₁の差分 信号(dB)。(青) DPPH がない場合、(マゼ ンタ) DPPH を滴下した場合。

図7の信号強度と、測定結果に含まれる 低周波ノイズから、50dB 程度の SNR(信 号対雑音比)であることが見積もられた。 以上の結果は、10¹²spin に相当する微量ラ ジカルの検出が可能な検出感度に相当する。 さらに高周波電流(高周波磁界を発生させ るために必要)を生成する周波数制御発振 回路の同一チップに集積化することにより、 インピーダンス整合の乱れを防ぐことがで き、一層高感度なラジカル検出が可能であ ると予想される。

以上をまとめると、本研究により、チッ プ上2.4・10¹⁶spinに相当する超微量ラジカ ルの検出が確認された。試作した回路構成 では、外部の高周波計測機器が必要となる ため、これ以上の高感度化が困難である。 さらにラジカルセンサを高性能化するため には、PLL(Phase Locked Loop:周波数 制御された高精度発振回路),増幅回路, ADC(Analog-to-Digital Converter:アナ ログ-ディジタル変換回路)を組み込んだラ ジカルセンサチップまたはインパルス方式 のラジカルセンサチップの試作実験が必要 である。

従来の電子スピン共鳴測定では、Xバン ド(マイクロ波帯)が広く用いられている が、水分を含む環境下での測定に適さない ため、生体、食品等に応用が可能なLバン ドでの高感度計測の需要が増えると予想さ れる。CMOS 65nm での性能予想値を基準 として、CMOS テクノロジのスケーリング による対応周波数の推移および電子スピン の検出感度の関係について、比例縮小条件 の下で概算した。テクノロジの微細化に伴 い、位相比較方式でのスピンの検出感度が やや増大する。一方、電力損失検出方式(共 振回路)では、テクノロジの微細化ととも に感度が減少するが、EHF帯(ミリ波帯) 以上の高周波領域で動作する可能性がある。 今後、ラジカルセンサは、位相比較方式に よるLバンド、Xバンドにおける汎用計測、 リアルタイム計測、ESRイメージングとい った応用と電力損失検出方式(共振回路) を用いたQバンド、Wバンドでの測定によ る軌道角運動の同定や分子間相互作用など の研究用途へと発展することが期待される。

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計10件)

- ① <u>Yagitani S</u>.,, Ozaki M., and Kojima H., A compact loop antenna system for monitoring local electromagnetic environments in geospace, IEICE Trans. Commun., E94-B, (2011) (in press), 査読あり
- ② Cui J., Akita J., and <u>Kitagawa A.</u>, A rectifier structure for UHF RFID transponder with high efficiency, IEICE Electronics Express, Vol. 7, No. 14, (2010), 1086-1090, 査読あり
- ③ Cui J., Akita J., and <u>Kitagawa A</u>., A Novel Architecture for UHF RFID Transponder, 2010 International Conference on Solid-State Device and Materials (2010), 351-352, 査読あり
- ④ Nakura M., Yamazaki S., Shibuya T., Inoue Y., Onishi J., Tabuchi Y., Tamai Y., Yaoi Y., Ishihara K., Ohta Y., Shima H., Akinaga H., Fukuda N., Kurihara H., Yoshida Y., Kokaze Y., Nishioka Y., Suu K., Nakayama K., Kitagawa A., Ohnishi S., and Awaya N., CoOx-RRAM Memory Cell Technology using Recess Structure for 128Kbits Memory IEEE IMW. Array, 2010 D. O. I. 10.1109/IMW.2010.5488319 (2010), 查 読あり
- ⑤ Yagitani S., Morita S., and Tanaka E., EM source localization with in-situ EM field distribution imager, Proc. 2010 Asia-Pacific Radio Science Conference (2010) EA-1, 査読あり
- (6) Katsuda K., Yagitani S., Morita S., Nojima M., Yoshimura Y., and Sugiura H., A radio wave field distribution imager based on EBG absorber, roc. 2010 Asia-Pacific Radio

Science Conference, (2010) EA-2, 査読あ り

- ⑦ <u>Kitagawa A</u>. and Nakayama K., Phase change nonvolatile SRAM and register, The Symposium on Phase Change Optical Information Storage (2009) 33-36, 査 読あり(招待)
- 8 Hikishima M., <u>Yagitani S.</u>, Nagano I., and Omura Y., Full particle simulation of whistler-mode rising chorus emissions in the magnetosphere, J. Geophys. Res., Vol.114 (2009) DOI:10.1029/2008JA013625, 査読あり
- ③ Ozaki M., <u>Yagitani S.</u>, Nagano I., and Miyamura K., Ionospheric penetration characteristics of ELF waves radiated from a current source in the lithosphere related to seismic activity, Radio Science, Vol. 44 (2009) DOI:10. 1029/2008RS003927, 査読あり
- Ozaki M., Yagitani S., Nagano I., (10)Hata Y., Yamagishi H., Sato N., and Kadokura A., Localization of VLF ionospheric exit point by of comparison multipoint ground-based observation with full-wave analysis, Polar Vol.2, (2008)Science, No. 4, 237-249, 査読あり

〔学会発表〕(計 11 件)

- 水井彩香,<u>北川章夫</u>,ピンホールによる 分光を利用したスペクトラム分析イメージセンサ,映像情報メディア学会技術報告,vol. 35, No. 19, pp. 41-43, 2011年 5月27日,東京理科大学(東京都)
- ② 河合一樹,<u>北川章夫</u>,秋田純一, ラジカ ルセンサ LSI の高感度化の研究, LSI と システムのワークショップ 2011, pp. 251-253 2011 年 5 月 17 日, 2010 年 5 月 18 日,北九州国際会議場(福岡県)
- ③ 和田智晃、秋田純一、<u>北川章夫</u>,昆虫音 声を用いたスマートフォンで投稿可能な 環境モニタリングシステム ~ Chu-lingual~,エンタテインメントコ ンピューティング2010,2010年10月22 日,京都工芸繊維大学(京都府)(論文賞 受賞)
- ④ 秋田純一,前田唯,<u>北川章夫</u>,擬似的に 不規則な画素配置を持つ CMOS イメージ センサの試作と基礎的な評価,LSI とシ ステムのワークショップ 2010, pp. 297-299, 2010 年 5 月 18 日,福岡県
- ⑤ <u>北川章夫</u>,秋田純一,RF-CMOS テクノロジを用いた非接触ラジカルセンサ,LSIとシステムのワークショップ 2010,pp. 294-296,2010年5月18日,福岡県

^{5.} 主な発表論文等

- ⑥ 飴山剛史,秋田純一,<u>北川章夫</u>,中村裕一,近藤一晃,戸田真志,櫻沢繁,導電 性衣服上の小振幅電力重畳通信トランシ ーバの基礎的検討,LSIとシステムのワ ークショップ 2010, pp. 288-290, 2010 年 5月18日,福岡県
- ⑦ 吉本裕平,<u>北川章夫</u>,中山和也,秋田純一,抵抗変化型メモリ(RRAM)の Verilog-Aによるモデリング,LSIとシステムのワークショップ2010,pp.218-220, 2010年5月18日,福岡県
- ⑧ 崔冀,<u>北川章夫</u>,秋田純一,介護支援のためのパッシブ型温度センサタグ技術に関する研究,LSIとシステムのワークショップ2010,pp.291-293,2010年5月18日,福岡県(ポスター発表賞受賞)
- ⑨ <u>北川章夫</u>,中山和也,PRAM 技術との機能
 融合,第70回応用物理学会学術講演会,2009年9月9日,富山大学(富山県)(依頼講演)
- 10 <u>北川章夫</u>, RF-CMOS 技術のセンサへの展開, 映像情報メディア学会技術報告, Vol. 33, No. 23, pp. 37-44, 2009 年 6 月 15 日,金沢大学(石川県)(招待講演)
- ① 岩淵勇樹,秋田純一,<u>北川章夫</u>,閉曲線 図形に基づいた音色生成方法の検討,エ ンタテインメントコンピューティング 2008,2008年10月22日,金沢歌劇座(石 川県)

〔産業財産権〕 〇出願状況(計8件)

名称:スペクトラムセンサ 発明者:<u>北川章夫</u>、水井彩香 権利者:金沢大学 種類:特許 番号:2011-118526 出願年月日:2011年5月26日 国内外の別:国内

名称:整流回路 発明者:<u>北川章夫</u>、崔冀 権利者:金沢大学 種類:特許 番号:PCT/JP2011/002673 出願年月日:2011年5月13日 国内外の別:PCT

名称:異物検出システム、異物センサ及び検 出装置 発明者:<u>北川章夫</u>、崔冀 権利者:金沢大学 種類:特許 番号:2010-209847 出願年月日:2010年9月17日 国内外の別:国内 名称:整流回路 発明者:北川章夫、崔冀 権利者:金沢大学 種類:特許 番号:2010-113676 出願年月日:2010年5月17日 国内外の別:国内 名称:触覚センサ 発明者:深田拓、<u>北川章夫</u> 権利者:金沢大学 種類:特許 番号:2010-083417 出願年月日:2010年3月31日 国内外の別:国内 名称:不揮発性半導体記憶装置 発明者:<u>北川章夫</u>、中山和也、粟屋信義、石 原数也、太田佳似 権利者:金沢大学、シャープ株式会社 種類:特許 番号:2010-60188 出願年月日:2010年3月17日 国内外の別:国内 名称:不揮発性スタティックメモリ 発明者:中山一也、北川章夫 権利者:金沢大学 種類:特許 番号:2010-049389 出願年月日:2010年3月5日 国内外の別:国内 名称:音声識別装置及びこれを用いた音声識 別システム 発明者:北川章夫、小林透 権利者: 金沢大学 種類:特許 番号:2010-014737 出願年月日:2010年1月26日 国内外の別:国内 〔その他〕 ホームページ等 http://merl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp 6. 研究組織 (1)研究代表者 北川 章夫 (KITAGAWA AKIO) 金沢大学・電子情報学系・准教授 研究者番号:10214785 (2)研究分担者 八木谷 聡 (YAGITANI SATOSHI) 金沢大学・電子情報学系・教授 研究者番号: 30251937